

不导电（NCVM）膜镀膜设备

产品名称	不导电（NCVM）膜镀膜设备
公司名称	肇庆市振华真空机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东省肇庆市端州一路端州科技园内兴华二路
联系电话	86-07582787178/2787078/0755-26500678 13560943875

产品详情

不导电（NCVM）膜镀膜设备

详细介绍

在真空室中利用电阻加热法，将紧贴在电阻丝上的金属丝（锡丝、银合金丝）熔融汽化，汽化了的金属分子沉积于基片上，而获得光滑反射率的膜层，达到装饰美化物品表面的目的。应用于塑料电子产品：手机外壳、手机按键、电脑、数码、电子通信等的表面镀制不导电膜（NCVM）。大功率蒸发系统，可控硅控制，重复性、稳定性高，独有镀透电极设计，配置石英晶振，可控制任何膜层厚度，拥有专利的工件架技术，转速平稳可调，产量大且良品率高。

不导电（NCVM）膜镀膜设备

设备型号

	ZHL-1200HB	ZHL-1400HB	ZHL-1600HB	ZHL-1800HB
真空室尺寸	1200 × 1500	1400 × 1950	1600 × 1950	1800 × 1950
制膜种类	不导电锡、半透明膜、铝			
电源类型	电阻加热钨丝蒸发变压器电源、高压离子轰击电源、可控硅电源			
真空室结构	立式双开门、立式单开门、			
真空系统	滑阀泵 + 罗茨泵 + 扩散泵 + 维持泵（或选配：分子泵、深冷泵、深冷系统）			
极限真空	8×10^{-4} pa（空载、净室）			
抽气时间	空载大气抽至 5×10^{-2} pa小于6分钟。			
工件旋转方式	6轴/8轴/9轴/莲花架/公自转/变频无级调速			
控制方式	手动 + 半自动 + 全自动一体化/触摸屏 + PLC			
备注	真空室尺寸可按客户产品及特殊工艺要求订做			

本资料仅供参考，部分参数可能有所变动，恕不另行通知。